## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

04049539

**PUBLICATION DATE** 

18-02-92

APPLICATION DATE

19-06-90

**APPLICATION NUMBER** 

02160100

APPLICANT :

TDK CORP;

INVENTOR:

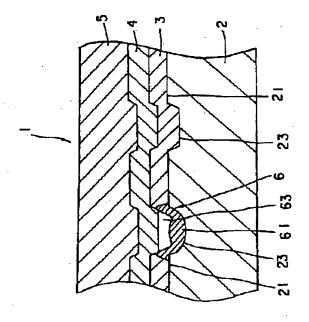
**USAMI MAMORU**;

INT.CL.

G11B 7/24 G11B 7/00

TITLE

: OPTICAL INFORMATION MEDIUM



ABSTRACT:

PURPOSE: To execute good recording and reproducing by forming a reflecting layer provided on a substrate as a Cu alloy thin film contg.  $\geq$  1 kinds of elements selected from specific metal elements.

CONSTITUTION: The substrate 2 is a resin or glass which is substantially transparent to recording light and reproducing light (about 600 to 900nm). The recording layer 3 compatibilizes one or  $\geq 2$  kinds of dyes and the extinction coefft. k at the recording light and the reproducing light wavelengths is 0.03 to 0.25. The reflecting layer 4 is constituted of the Cu alloy thin film contg.  $\geq 1$  kinds of the additive metals selected from AI, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Rh, Pd, Ag, Ta, W, and Pt. The content of the additive metals is  $\geq 20$ at.% in total, more particularly preferably 2 to 15at.%. The thickness of the reflecting layer 4 is preferably  $\geq 500^-$ . The reflectivity of the unrecorded part of the medium through the substrate is  $\geq 70$ %. The protective film 5 is formed of, for example, a UV curing resin, etc. Decomposed matter layers 61 and gaps 63 are formed in pit parts 6.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-49539

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成 4年(1992) 2月18日

G-11 B- 7/24 7/00 B Q 7215-5D 9195-5D

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全17頁)

会発明の名称 光情報媒体

②特 願 平2-160100

②出 願 平2(1990)6月19日

の発 明 者 内 山 謙 治 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会补内

@発明者 宇佐美 守

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株

式会社内

勿出 願 人 ティーディーケイ株式

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

個代 理 人 弁理士 石井 陽一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

### 2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に反射層を有する光情報媒体で あって、

前記反射層が、Ae、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuから退択される1種以上を含有するCu合金薄膜であることを特徴とする光情報媒体。

(2) 前記反射層が、A&、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuから選択される1種以上を合計20at%以下含有するCu合金薄膜である請求項1に記載の光情報媒体。

(3) 基板上に色素を含有する記録層を有し、 この記録層上に密着して前記反射層を積層して 構成され

記録光を前記記録層に照射してビット部を形成し、再生光により再生を行なう請求項1または2に記載の光情報媒体。

(4) 基板側から再生光を照射したとき、未記録部分の反射率が60%以上であり、記録部分の反射率が未記録部分の反射率の60%以下である請求項3に記載の光情報媒体。

(5) 記録光および再生光の波長における前記記録層の消費係数 k が 0 . 0 3 ~ 0 . 2 5 であり、記録光および再生光の波長における前記記録層の屈折平 n が 1 . B ~ 4 . 0 である請求項4 に記載の光情報媒体。

(6) 記録光および再生光の波長が600~900 naである請求項4または5に記載の光情、報媒体。

(7) 前記ピット部の前記基板と前記記録層の 界面部には、記録層材質の分解物を含有し、かつ基板材質を実質的に含有しない層が存在して いる額求項3ないし6のいずれかに記載の光情 報 媒体,

.(8)前記ピット部には、空隙が形成されている請求項7に記載の光情観媒体。

(9) 前記反射層上に保護膜を有し、この保護膜の25℃における鉛筆硬度がH~8Hである請求項3ないし8のいずれかに記載の光情報媒体。

### 3. 発明の詳細な説明

#### <産業上の利用分野>

本発明は、光情報媒体、特にコンパクトディスク対応のライト・ワンス型の光記録ディスクに関する。

#### <従来の技術>

基板上に反射層を有する光情報媒体として、 例えば、コンパクトディスク(以下、CDと略 称する)規格に対応して追記ないし記録を行な うことのできる光記録ディスクが提案されてい

3

このため、特開平2-79235号公報に開示されているとおり、反射層には、反射率が高く、しかも耐食性が良いAu 障膜が使用されている

しかし、Auは高価であるため、Ag、Cu 等の比較的安価な金属薄膜を使用する提案がされている。

> また、Au、Cu以外の金属薄膜では、十分な反射率が得られない。

このため、 A u 以外の金属薄膜を反射層に適 用した光記録ディスクは、エラーレートが大き る (日経エレクトロニクス 1 9 8 9 年 1 月 2 3 日号, No. 4 6 5, P 1 0 7、社団法人近畿 化学協会機能性色素部会、 1 9 8 9 年 3 月 3 日、大阪科学技術センター、SPIE vol 1078 Optical Data Storage Topical Meeting, 80 1989年)。

このものは、透明樹脂基板上に、色素層、A u 反射層および保護膜をこの順に設層して形成される。 すなわち、反射層を色素層に密着して設けるものである。

従来は、色素層にピットを形成するために色素層上に空気層を設けていたが、この提案では、反射層を色素層に密着して設ける密着型であるので、CD規格のディスク全摩1.2amの構成が可能となっている。

このような反射層と色素を含有する記録層とを密着して設ける密着型の媒体の場合には、特に、記録層の記録光および再生光に対し、60%以上、特にCD規格では70%以上の反射率をもつ必要がある。

4

く、実用が困難である。

本発明の目的は、反射率が高く、しかも耐食性が良い反射層を有し、エラーレートが小さく、良好な記録や再生を行なうことができる光情報媒体を提供することにある。

## <課題を解決するための手段>

このような目的は下記(1)~(9)の本発明によって達成される。

(1) 基板上に反射層を有する光情報媒体であって.

前記反射瘤が、A&、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuから選択される1種以上を含有するCu合金薄膜であることを特徴とする光情報媒体。

(2) 前記反射層が、A.C. Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuから選択される1 種以上を合計 2 O at% 以下含有するCu

6

**—**264*—* 

合金薄膜である上記(!)に記載の光情報媒体。

(3) 基板上に色素を含有する記録層を有し、 この記録層上に密着して前記反射層を積層して 構成され、

記録光を前記記録層に照射してピット部を形成し、再生光により再生を行なう上記 (1) または (2) に記載の光情報媒体。

(4) 基板側から再生光を照射したとき、朱記録部分の反射率が60%以上であり、配録部分の反射率が未記録部分の反射率の60%以下である上記(3)に記載の光情報媒体。

(5) 記録光および再生光の波長における前記記録層の消養係数 k が 0 . 0 3 ~ 0 . 2 5 であり、記録光および再生光の波長における前記記録層の超折率 n が 1 . 8 ~ 4 . 0 である上記(4) に記載の光情報傑体。

(6) 配録光および再生光の波長が600~900meである上記(4) または(5) に記載の光情報媒体。

7

## <具体的構成>

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明の光情報媒体は、基板上に反射層を有する。

この場合、光情報媒体とは、情報を予め担持している再生専用の光再生媒体および情報を担持させうる記録層を有する光記録媒体の双方を指すものである。

ただし、ここでは好適例として第1図に示される光記録媒体を例に挙げて説明する。

この光記録媒体1は、基板2上に、色素を含有する記録層3を有し、記録層3に配着して、反射層4、保護膜5を形成した密着型のものである。

基板 2 は、記録光および再生光 ( 6 0 0 ~ 9 0 0 nm程度、特に 7 0 0 ~ 8 0 0 nm程度の半導体レーザー光、特に 7 8 0 nm)に対し、実質的に透明 (好ましくは透過率 8 0 %以上) な例

(7) 前記ピット部の前記基板と前記記録層の界面部には、記録層材質の分解物を含有し、かつ番板材質を実質的に含有しない層が存在している上記(3) ないし(6) のいずれかに記載の光情報媒体。

(8) 前記ピット部には、空隙が形成されている上記(7) に記載の光情報媒体。

(9) 前記反射層上に保護膜を有し、この保護膜の25℃における鉛筆硬度がH~8Hである上記(3)ないし(8)のいずれかに記載の光情報媒体。

#### < 作用 >

本免明の反射層に用いるCu合金荷膜は、反射率が高く、しかも耐食性が良い。

このため、エラーレートが小さく、良好な記録や再生を行なうことができる光情報媒体が実現する。

8

脂あるいはガラスから形成される。 これにより、基板裏面側からの記録および再生が可能と

この場合、基板材質としては、樹脂を用いることが好ましく、ポリカーポネート樹脂、アクリル樹脂、アモルファスポリオレフィン、TPX等の各種熱可塑性樹脂が好適である。

なお、必要に応じ、基板2の外表面、内表面の少なくとも一方と、さらに必要に応じ、 内・外周面に酸素遮断性の被膜を形成してもよい。

基板2の記録層3形成面には、トラッキング 用のグループが形成されることが好ましい。

グループは、スパイラル状の運統型グループであることが好ましく、深さは250~ 1800人、幅は0.2~1.1 mm、特に0.3~0.6 mm、ランド(限り合うグループ 同士の間の部分)幅は 0 . 5 ~ 1 . 4 皿 . 特に 1 . 0 ~ 1 . 3 畑であることが好ましい。

グループをこのような構成とすることにより、グループ部の反射レベルを下げることなく良好なトラッキング信号を得ることができる。

なお、グループには、アドレス信号用の凹凸を設けることもできる。

本発明では、基板がグループを有する場合、記録光はグループ内の記録層に照射されるよう 構成されることが好ましい。 すなわち、本発明の光記録媒体は、グループ記録の光記録媒体は として用いられることが好ましい。 グループ 記録とすることにより、記録層の有効厚さを大きくすることができる。

また、基板2上に図示しない樹脂層を例えば 2P法により設膺して、樹脂層にトラッキング 用の満やアドレス信号用の凹凸を設けてもよい。

樹脂層を構成する樹脂材質に特に制限はな

1 1

n < 1 . 8 では反射率が低下し、 C D 規格による再生が困難となる傾向にある。 また、n > 4 . 0 とするためには、原料色素の入手が難しい。

用いる光吸収性の色素としては、吸収極大が600~900nm、好ましくは600~750nmであれば、他に特に制限はないが、シアニン系、フタロシアニン系、アソ系、トリフェニルメタン系、ピリリウムないしチアピリリウム塩系、スクワリリウム系、クロコニウム系、金属錯体色素系等の1種ないし2種以上が好ましい。

シアニン色素としては、インドレニン項、特にペンゾインドレニン環を有するシアニン色素であることが好ましい。

また、光吸収色素にクエンチャーを混合してもよい。 さらに、色素カチオンとクエンチャーアニオンとのイオン結合体を光吸収色素として用いてもよい。

く、いわゆる 2 P 法に用いられる公知の樹脂から適宜に選択すればよいが、通常、放射線硬化 型化合物が思いられる。

記録暦3は、1種あるいは2種以上の色素を 相溶して形成される。

記録 暦 3 の記録光および再生光波長における 消費係数(複常屈折率の虚部) k は、 0 . 0 3 ~ 0 . 2 5 であることが好ましい。

kが 0 . 0 3 未満となると記録層の吸収率が低下し、通常の記録パワーで記録を行うことが困難である。

また、 k が 0 . 2 5 をこえると、 反射率が 6 0 % を下回ってしまい、 C D 規格による再生を行うことが困難である。

この場合、 k が 0 . 0 4 ~ 0 . 2 0 、特に 0 . 0 5 ~ 0 . 1 5 であると、 きわめて好まし い 結果を うる。

また、 屈折率 (複素屈折率の実部) n は、 1、 8 ~ 4、 0、 より好ましくは、 2、 2 ~ 3、 3 であることが好ましい。

1 2

クエンチャーとしては、アセチルアセトナート系、ビスジチオー a ージケトン系やビスフェニルジチオール系などのビスジチオール系、チオカテコール系、サリチルアルデヒドオキシム系、チオビスフェノレート系等の金属錯体が好ましい。

結合体を構成する色素としては、インドレニン環を有するシアニン色素が、またクエンチャーとしてはピスフェニルジチオール金属館体等の金属館体色素が好ましい。

好ましい色素、クエンチャー、結合体の詳細については特開昭59-2469

10 日のいては特開昭59-2469

10 日のいては特開昭59-2657956

10 日のいては特開昭59-2657956

10 日のいては特開昭59-265795

10 日のいては特開昭59-26579

10 日のいては特開昭59-26579

10 日のいては特開昭59-26579

10 日のいては特開昭59-26579

10 日のいては特別のよりでは、日のいては特別のは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、日のいでは、

191号、同60-44554号、同60-4 4 5 5 5 号、 同 6 0 - 4 4 3 8 9 号、 同 6 0 -· 4 4 3 9 0 号、 同 6 0 - 4 7 0 6 9 号、 同 60-20991号、同60-71294号、 **周60-54892号、周60-71295** 号、 同 6 0 - 7 1 2 9 6 号、 同 6 0 - 7 3 8 9 1 号、 同 6 0 - 7 3 8 9 2 号、 同 6 0 - 7 3 8 93号、同60-83892号、同60-85 4 4 9 号、 固 6 0 - 9 2 8 9 3 号、 同 6 0 - 1 59087号、同60-162691号、同 60-203488号、問60-201988 号、同60-234886号、同60-234 892号、同61-16894号、同61-1 1292号、同61-11294号、同61-16891号、同61-8384号、同61-14988号、 同 61 - 163243号、 同 6 1-210539号、特顧昭60-54013 号、特開昭62-30088号、同62-32 132号、同62-31792号、CMC出版 刊「機能性色素の化学」P74~76等に記載

. 15

一方、本発明者らの実験によれば、2種以上の色素を含有する混合色素層のkは、用いる各色素単独から構成される色素層のkに応じ、その混合比にほぼ対応する値になることが判明した。 従って、本発明では、記録層3は2種以上の色素を相溶して形成されてもよい。

この際、ほとんどの色素の混合系で混合比にほぼ比例したkがえられるものである。 すなわち、i種の色素の混合分率および k を それぞれ C i および k i としたとき、 k は、ほぼ Σ C i k i となる。 従って、 k の 異なる 色素 同士を混合比を制御して混合することにより、 k = 0.03 ~ 0.25の色素層を得ることができる。 このため、きわめて広い範囲の色素 群の中から用いる色素を選択することができる。

. このことは、波長依存性の改善にも適用できる。 半導体レーザーの波長は通常±10 nmの

されている。

なお、クエンチャーは、光吸収色素と別個に添加しても、結合体の形で添加してもよいが、 光吸収色素の総計の1モルに対し1モル以下、特に0、05~0、5モル程度添加することが

これにより耐光性はより一層改善される。 本発明では、上記のような光吸収性の色素、色素 - クエンチャー 混合物、色素 - クエンチャー結合体から上記範囲の n および k を有するものを選択するか、あるいは新たに分子設計を行ない合成することもできる。

なお、色素の記録光および再生光に対する k は、その骨格や置換基により 0 ~ 2 程度 で 他 々変化しているため、例えば k か 0 . 0 3 ~ 0 . 2 5 の色素を選定するに際しては、その 骨格や置換基に制限がある。 このため、強強 で 音ないこともある。 あるいは 気相 成膜で きないこともある。 また、新たに分子設計を

16

範囲にあり、市販のCDブレーヤにおいては、770から790naの範囲で反射率を70%以上に確保する必要がある。 一般に色素の k値は大きな波長依存性をもつものが多く、780naでは適切な値であっても、770あるがは790naでは大きくはずれてしまう場合がが多い。 このような場合には、第二の色素を混合することによって、780±10naの範囲で常に適切なnおよびk値が得られるように設定することができる。

この結果、 塗布溶媒等の制約など成 膜法に制限はなくなり、 また、合成が容易で安価な色素の使用や、 特性の良好な色素の使用や、 難溶性の色素の使用をも可能とすることができる。

記録層 3 を混合色素層とする場合、 用いる色素は、 n = 1 . 6 ~ 6 . 5 、 k = 0 ~ 2 の範囲内のものから選択すればよい。

なお、nおよびkの測定に際しては、所定の 透明基板上に記録層を例えば400~1000 人程度の厚さに実際の条件にて設磨して、測定 サンブルを作製する。 次いで、基板を通しての、あるいは記録層側からの反射率を測定する。 反射率は配線再生光波長を用いて鏡面反射(5°程度)にて測定する。 また、サンブルの透過率を測定する。 これらの測定値から、例えば、共立全書「光学」石風浩三 P 1 6 8 ~ 1 7 8 に準じ、n、k を算出すればよい。

このような記録層3の厚さは、500~2000Aとすることが好ましい。 この範囲外では反射率が低下して、CD規格の再生を行うことが難しくなる。

記録層3の設層方法に特に制限はないが、本発明では、色素選択や、媒体設計や、製造上の自由度や容易さがより拡大する点で、塗布によって設層することが好ましい。

記録層3の塗設には、ケトン系、エステル系、エーテル系、芳香族系、ハロゲン化アルキル系、アルコール系等の各種溶媒を用いることができ、溶媒選択の自由度も大きい。 塗布に

, 9

される。

前記のCu合金薄膜を用いることにより、高い反射率が得られ、しかも、Cu薄膜に比べ、 腹の耐食性が格段と向上する。

この場合、前記添加金属の含有量は、合計 20 at # 以下であることが好ましい。

前記の添加金属の含有量が、20 at% をこえ、 3 と反射率が不十分となる。

ただし、添加金属の含有量があまり少ないと本発明の効果が得られないため、 0 . 5 ~ 2 0 at% 、 特に 2 ~ 1 5 at% であることが好ましい。

反射層 4 の厚さは 5 0 0 人以上であることが好ましく、蒸着、スパッタ等により設層すればよい。 また、厚さの上限に特に制限はないが、コスト、生産作業時間 符を考慮すると、1 7 0 0 人程度以下であることが好ましい。

これにより、反射層4単独での反射率は、 90%以上、媒体の未記録部の基板をとおして は、スピンコート等を用いればよい。

記録層3は、色素の蒸碧膜によって形成されてもよい。

この場合の色素は、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系、ピリリウムないしチアピリリウム塩系、スクワリリウム系、クロコニウム系、金属錯体色素系等の昇整性の色素を用いるのがよく、特に、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系の色素を用いることが好ましい。

このような昇単性の色素を用いることによって、ピット形状が良好となり、ジッターが減少することもある。

このような記録層3には、直接密着して反射 層4が設備される。

反射層 4 は、A &、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuから選択される添加金属の1種以上を含有するCu合金薄膜で構成

2 0

の反射率は、60%以上、特に70%以上がえ 5れる。

反射層 4 上には、保護膜 5 が設層される。

保護膜5は、例えば紫外線硬化樹脂等の各種 樹脂材質から、通常は、0.1~100 m程度 の厚さに設層すればよい。 保護膜5は、層状 であってもシート状であってもよい。

保護膜5は、特に放射線硬化型化合物および 光重合増感剤を含有する塗膜を放射線硬化した ものであることが好ましい。

そして、保知 膜 5 の硬度が、 2 5 ℃ における 鉛 筆 硬度 ( J I S K - 5 4 0 0 ) で、 H ~ 8 H、 特 に 2 H ~ 7 H で あるよう に 構成 され ることが 好ましい。

このように構成することにより、ジッターが 格段と減少する。

また、高温・高温あるいは温湿度変化条件下の保存においても、保護膜と反射層との剥離が生じない。

より具体的には、保護膜の硬度がHより軟ら

2 2

かいとシッターが増大し、8 Hより硬くなると 歩膜がもろくなり膜形成能が低下する他、反射 圏との接着力が低下する。

このような保護膜形成に用いる放射線硬化型化合物には、オリゴエステルアクリレートが含まれることが好ましい。

オリゴエステルアクリレートは、アクリレート は、アクリレート 基またはメタクリレート 基を複数 有する オリゴス テル 化合物である。 そして は、分子 思し 1000 、好ましくは 2000 へ 7000 であって、重合度 2~10、 好ま しくは、3~5 のものが挙げられる。 また、これらのうちアクリレート 基またはメタクリレート 番を 2~6 個、好ましくは 3~6 個有する 9 話を 1 ゴエステルアクリレート が 好ましい。

多官能オリゴエステルアクリレートとしては アロニックスM-7100、M-5400、 M-5500、M-5700、M-6250、 M-6500、M-8030、M-8060、

2 3

また、他の放射線硬化型化合物を併用してもよい。 そのような場合、オリゴエステルアクリレートは、放射線硬化型化合物中20 \*\*t%以上存在することが好ましい。

放射線硬化型モノマーとしては、 分子量 2000未満の化合物が、オリゴマーとしては 分子量 2000~1000のものが用いられ M - 8 1 0 0 等(東亜合成化学社製)として市販されているものを用いることができ、これらは下記式 ( A ) 、 ( B ) で示されるものである。

(A)

(B)

### 

A:アクリレート基またはメタクリレート 基、 M:2 価アルコール(例えば、エチレン グリコール、ジェチレングリコール、1,6 -ヘキサングリコール、ピスフェノールA等)残 -基、N:2 塩基酸(例えば、テレフタル酸、イ ソフタル酸、アジピン酸、コハク酸等)残基、

n:1~10、好ましくは2~5

これらのうちでは、(A) で示されるものが 好ましい。

このようなオリゴエステルアクリレートは単 独で使用してもよい。

2 4

る.

これらはスチレン、エチルアクリレート、エ チレングリコールジアクリレート、エチレング リコールジメタクリレート、ジエチレングリ コールジアクリレート、ジエチレングリコール メタクリレート、1,6-ヘキサングリコールジア クリレート、1.6-ヘキサングリコールジメタク リレート等も挙げられるが、特に好ましいもの としては、ベンタエリスリトールテトラアクリ レート(メタクリレート)、ペンタエリスリ トールアクリレート (メタクリレート) 、トリ メチロールプロパントリアクリレート(メタ クリレート) 、トリメチロールプロパンジア クリレート (メタクリレート) 、ウレタンエラ ストマー (ニッポラン4040) のアクリル変 性体、あるいはこれらのものにCOOH等の官 能基が導入されたもの、フェノールエチレンオ キシド付加物のアクリレート(メタクリレー ト)、下記一般式で示されるペンタエリスリ トール縮合理にアクリル基(メタクリル基)ま

## 特開平 4-49539(8)

たは E - カプロラクトン-アクリル基のついた 化合物、

(CH<sub>1</sub> = CHCOOH<sub>1</sub>)<sub>1</sub> - CCH<sub>1</sub> OH

(特殊アクリレートA)

2) (CH: = CHCOOH:): - CCH: OH:

(特殊アクリレートB)

3) [CH.=CHOC(OC.H.).-OCH.].-CCH.CH. (特殊アクリレートC)

(特殊アクリレートD)

2 7

7) CH. COOCH=CH. CH. COOCH=CH. CH. COOCH=CH. (n+16) (特殊アクリレートG)

8) CH<sub>2</sub> = CHCOO- (CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> O) , -COCH=CH<sub>2</sub> (特殊アクリレートH)

9)

(特殊アクリレート I)

10)

式中、m = 1、 a = 2、 b = 4 の化合物 (以下、特殊ペンタエリスリトール縮合物 A という)、

m = 1 、 a = 3 、 b = 3 の化合物 (以下、特殊ペンタエリスリトール縮合物 B という) 、

m = 1 、 a = 6 、 b = 0 の化合物(以下、特殊ペンタエリスリトール縮合物 C という)、

m = 2 、 a = 6 、 b = 0 の化合物 (以下、特殊ペンタエリスリトール組合物 D という) 、

および下記一般式で示される特殊アクリレー ト類等が挙げられる。

28

また、放射線硬化型オリゴマーとしては、ウレタンエラストマーのアクリル変性体、あるいはこれらのものにCOOH等の官能基が導入されたもの等が挙げられる。

また、上記の化合物に加えて、あるいはされにかえて熱可塑性樹脂を放射線感応変性することによって得られる放射線硬化型化合物を用いてもよい。

このような放射線硬化性樹脂の具体例として有けるカル重合性を示すれ飽和二重結ははそれまのエステル化合物のようなアクリル系二瓜結合、シアリルフタレートのようなアリルス系二の結合の、ジアリルン酸、マレイン酸誘導体あるいは重和結合合の、放射線照射による架構あるいはまたは羽入した樹脂である。

放射線硬化性樹脂に変性できる熱可塑性樹脂の例としては、塩化ビニル系共直合体、飽和ポリエスルテル樹脂、ポリビニルアルコール系

樹脂、エポキシ系樹脂、フェノキシ系樹脂、 繊維素誘導体等を挙げることができる。

その他、放射線感応変性に用いることのできる樹脂としては、多官能ポリンプニル 樹脂 リューテルエステル樹脂、ポリピニルビザ 東体(PVPオレフィン共重な)、ポリアミド樹脂、ポリイン 村脂、スピロアセタール 樹脂、水酸 悪をとしている する で 重 合成分として少くとも 一種 含むアクリル系 樹脂 等も有効である。

このような放射線硬化型化合物の保護膜の膜厚は 0 1~30 m 、より好ましくは 1~10 m である。

この膜厚が 0 . 1 m未満になると、一様な膜を形成しにくく、湿度が高い雰囲気中での防湿効果が十分でなく、記録層の耐久性が下がる。

しかも、ジッター防止効果が低下する。

また、30 mをこえると、樹脂膜の硬化の際に伴う収縮により記録媒体の反りや保護膜中の

3 1

一般式 (I)

上記一般式(I)において、Rは炭素数1~4の置換もしくは非置換のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基等を表わし、なかでもメチル基、エチル基等が好ましい。

しは炭素数1~3の置換もしくは非置換のアルキレン基、例えば-CH。-、

等を表わし、なかでも

が好ましい。

Yは、複素環蓋、例えばモルホリノ蓋、2-モルホリニル茲、、ピベリジノ茲、4-ピベリ クラックが生じやすい。

このような強関は、通常、スピンナーコート、グラビア塗布、スプレーコート、ディッピング等、種々の公知の方法を組み合わせて設層すればよい。 この時の強限の設層条件は、塗験組成の混合物の粘度、目的とする塗膜厚さ等を考慮して適宜決定すればよい。

本発明において塗膜に照射する放射線としては、紫外線、電子線等が挙げられるが、紫外線が好ましい。

紫外線を用いる場合には、前述したような放射線硬化型化合物の中には、通常、光重合増感剤が加えられる。

本発明に用いる光重合増感剤としては、下記一般式 (I) で表わされる化合物が好ましい。 このものを、多官能オリゴエステルアクリレートと用いることにより、前記の硬度が容易に得られ、膜物性も良好となる。

そして、接着剤層との剝離も少なくなり、耐 久性、耐湿性も良好となる。

3 2

ジニル基、 2 - ピリジル基、 2 - キノリル基、 1 - ピロリジニル基、 1 - ピロリル基、 2 - チエニル基、 2 - フリル基等を表わし、なかでもモルホリノ基が好ましい。

RSーは、一般式(I)中のベンゼン環の電 換可能ないずれの位置でベンゼン環と結合して もよいが、

のp位であることが好ましい。

本発明において、一般式 (!) で表わされる 化合物のうちで、最も好ましいものは以下のも のである。

化合物A

この 化合物 A は、 I R G A C U R E 9 0 7 (日本 チ バ ガ イ ギ ー 社 製 ) として 市 販 さ れ て い る も の で あ る 。 一般式 ( 1 ) で表わされる化合物は、放射線 硬化の際光重合開始剤ないし光重合増感剤とし て作用するものである。

このような化合物の有機保護コート層における含有量は、0.1~20 wt%、好ましくは1~10 wt%とするのがよい。

0. 1 wt%未満では光重合開始剤ないし光重合増感剤としての作用が十分ではないからであり、20 wt%をこえると残存する光重合開始剤ないし光重合増感剤が記録層に浸透し、記録層に悪影響を与えるからである。

また、光重合増感剤としては、必要に応じ前 記の一般式 (1) で表わされる化合物の他に、 次のような公知のものが併用できる。

例えばベンゾインメチルエーテル、ベンソインエチルエーテル、αーメチルベンゾイン。αークロルデオキシベンゾイン等のベンソイン系、ベンソフェノン、アセトフェノン、ピスジアルキルアミノベンゾフェノン等のケトン類、アセトラキノン、フェナントラキノン等のキノ

3 5

この場合記録層3の融解物や分解物を含有する分解物層61が、通常グループ23の底部および境界を殴うような形状に現存する。

分解物層 6 1 の材質は、実質的に基板材質を含まない材質であり、記録層材質の分解物あるいは記録層材質の分解物と、記録層材質との混合物によって構成される。

分解物層 6 1 は、記録層 3 の厚さの通常 3 0~ 9 0 %程度の厚さである。

そして、通常、分解物層61上には、反射層との界面に空隙63が形成され、分解物層61 と、空隙63とがピット郎6に形成される。

空隙 6 3 は、記録 層 3 の厚さの通常 1 0 ~ 7 0 % 程度の厚さである。

ン類、ベンジルジスルフィド、テトラメチルチ ウラムモノスルフィド等のスルフィド類等を挙 げることができる。

そして、このような光重合増感剤と放射線硬化型化合物を含有する塗膜を紫外線によって硬化させるには、公知の種々の方法に従えばよい。

たとえば、キセノン放電管、水銀放電管など の紫外線電球等を用いればよい。

また、場合によっては電子線を用いることもできる。

このような構成の光記録媒体1 に記録ないし 追記を行なうには、例えば 7 8 0 nmの記録光 を、基板2 をとおしてパルス状に照射する。

これにより、記録層3が光を吸収して発熱し、同時に基板2も加熱される。 この結果、基板2を記録層3との界面近傍において、色素等の記録層材質の軽解や分解が生じ、記録層3と基板2との界面に圧力が加わり、グループの低壁や剛健を変形させることがある。

3 6

また、空隙 6 3 上には、反射層 4 に密替して 微少膜厚にて記録層 3 ないしその分解物等が残 存することもある。

このように、ピット部6の基板2と記録層3との界面部には、実質的に基板材質を含有しない層が形成される。

本発明者らは、ビット部6の基板2と記録層3間に基板材質が含まれていないことを下記のように確認した。

まず、一定条件にて作製し、記録を行なった 1 枚の光記録媒体 1 から、いくつかのサンプル 片を用意し、各サンプルから保護膜 5 と、反射 層 4 とを剝離した。

次いで、基板 2 の表面をアルコール系の溶剤 にて洗浄した。

この場合、洗浄条件は、アルコール系の溶削中にて軽く揺らす程度の弱い洗浄と、超音波をかけながら洗浄する強い洗浄との2種類とした。

そして、洗浄後の基板2の最節にAu雌を成

膜し、走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて、基板2の表面状態を画像化した。

弱い洗浄力にて洗浄を行なったサンブル(弱洗浄のサンブル)のSTM面像は第2図、強い洗浄力にて洗浄を行なったサンブル(強洗浄のサンブル)のSTM面像は第3図に示されるとおりである。

第2図および第3図から、弱洗浄のサンブルは、グループ内はピット部の膜厚が厚く、強洗浄のサンブルは、グループ内の膜厚がほぼ一定であることが確認できる。

また、グループに沿った断面における表面 状態を示す弱洗浄のサンプルのグラフを第4 図、強洗浄のサンブルのグラフを第5図に示す。

グラフの縦軸は基準面からの基板厚さ方向の 高さであり、横軸はグループ方向の距離であ る。 また、図中、矢印aはピット部、矢印b はピット部外の位置を示す。

第4図から明らかなように弱洗浄のサンブル

39

いし分解するとともに基板も軟化して、色繁材料と、基板材料とが界面で混じり合い、ビット部が形成される。」

というメカニズムとは異なるものである。

そして、その結果、ビット形状が良好となり、S/N比が向上するものである。

なお、記録光のパワーは 5 ~ 9 m 単程度、基板回転線速度は 1 . 2 ~ 1 . 4 m/s 程度とす

このようにしてピット部6を形成したのち、例えば780 neの再生光を、基板2をとおして照射すると、ピット部6により光の位相差を生じ、反射率が未飽和部分の60%以下、特に50%以下、さらには40%以下に低下する。

一方、未記録 郎 では、 6 0 % 以上、特に 7 0 %以上の高反射率を示しているので、 C D 規格による再生が可能となる。

再生光のパワーは、0 1~10mW程度とする。

は、記号aで示されるようにピット部が盛り上がっている。

これに対し、第5図から明らかなように強洗 浄のサンブルは、配号 a で示されるようにピット部が少しへこんでいる。

これらの結果から、 锅洗浄のサンブルの盛り上がって見える部分は、 色素等の記録層材質が 熱を受けて分解したもの、 つまり溶解度が低下 した記録層材質の分解物を含有する層であると 考えられる。

実際、 弱洗浄のサンブルに対し、洗浄後の残存物を液体クロマトグラフィ、 吸収スペクトル、 FTIR、 MAS等により分析した結果、ピット底には分解物の存在と、 基板材質が含まれていないことが確認されている。

このように、本発明のメカニズムは、日経エレクトロニクス1989年1月23日号、No.465、P107に開示されている提案、すなわち

「記録レーザ光を照射した際、色素層が融解な

4 0

なお、前記の光記録媒体は、本発明の光情報 媒体の 1 例であり、このほか、変異された 熟 ビーム あるいは変調された磁界により、情報が 磁気的に記録され、記録情報は磁気 - 光変換し て再生される、いわゆる光磁気記録媒体であっ てもよい。

この場合、記録層は、光磁気記録が行なえるものであればその材質に特に制限はないが、希土類金属元素を含有する合金、特に希土類金属と 遺移金属との合金を、スパッタ、蒸着法、イオンプレーティング法等により、非晶質膜として形成したものであることが好ましい。

また、本発明は、光学式ビデオディスク、コンパクトディスク等の再生専用の光再生媒体であってもよい。

ただ、好ましくは、前述したように色素を含有する記録層上に密着して反射層を積層して構成した光記録媒体である。

### <実施例>

#### 実施例1

連続グループを有する120mm を、厚さ1・2mmのポリカーポネート樹脂基板上に色素を含有する記録層を設層した。 この記録層上に、スパッタリングによりCu合金薄膜を1500A厚に設層して反射層とし、さらに、オリゴエステルアクリレートを含有する繁外線硬化型樹脂を塗布した後紫外線硬化して 5 μm 厚の保護膜とし、光記録ディスクサンブルNo. 1を得た。

サンブルNo. 1 の記録層に含有される色素を 下記に示す。

4 3

係数(k)は、0.06であった。

n および k は、上記色素を含有する溶液を測定用基板上に乾燥膜厚 1 0 0 0 A に成膜して被検配録層とし、この被検記録層の n および k を制定することにより求めた。 なお、この測定は、「光学」(石 風 浩 三 著、共立全書)第168~178ページの記載に準じて行なった。 また、上記色素 Al および A2を含有する記録層の測定に際しては、溶媒にジアセトンアルコール、測定用基板にポリカーポネート基板を用いた。

反射層のCu合金薄膜の組成は、

C u • • A & • (at%) であり、成膜条件は、下 記のとおりであった。

スパッタ圧力: O . 2 Pa

投入パワー: 3 . O W/cm\*

なお、Cu合金薄膜の組成は、誘導結合高周波ブラズマ分光分析にて求めた。

また、保護膜は、下記の放射線硬化型化合物 および光重合増感剤を含む塗布組成物をスピン A 1

A 2

記録 層の 設層 は、基板を 5 0 0 rpm で回転させながら スピンコート 塗布により 行 なった。 塗布溶液としては、3:5 mt% ジアセトンアルコール溶液を用いた。 乾燥後の色素層の厚さはグループ部で1400人、ランド部で1000人であった。

サンブル No. 1 の記録層に含有される色素 および その 含有量比は A 1 が 6 0 wt%、 A 2 が 3 0 wt%、 一重項酸系クエンチャーが 1 0 wt%であり、記録層の屈折率(n)は2、6、消費

4 4

ナーコートで設層した。

(塗布組成物)

多官能オリゴエステルアクリレート [オリゴエステルアクリレート (3官能以上) 30重量%、トリメチルブロバンアクリレート70重量%、商品名アロニックスM-8030;東亜合成社製]

100重量部

光重合 増感剤(前記化合物 A:商品名 IRGACURE907;日本チバガイギー社 製) 5 重量部

このような堡布組成物を設層後、 1 2 0 W/ca の紫外線を 1 5 sec 照射し梁橋硬化させ、硬化 腹とした。

この膜の鉛筆硬度は2Hであった。

得られたサンブル No. 1 に対し、 波 長 7 8 0 nm. 7 m Wの レーザーにてコンパクトディス ク信号の 記録を 行ない、 次いで市販の コンパクトディスクブレーヤで再生を行なった。

この結果、S/N比が高く、良好な再生を行

なうことができた。

なお、未記録部で70%以上の反射率が得られ、記録部の反射率は未記録部の反射率の40 %以下であった。

また、比較用サンプルとして、反射層のみを下記表1に示される金属薄膜にかえたほかは同様として、サンプルNo. 2 およびNo. 3 を製造した。

これらの各サンブルに対し、下記の評価を行なった。

#### 1) 耐食性の評価

サンブル対し、波長780nm、7mmのレーザーにてコンパクトディスク信号の記録を行なった後、市販のコンパクトディスクブレーヤで再生を行なって未記録部の反射率を測定した。

次いで、サンブルを温度60℃、湿度90% RHの環境中に500時間放置し後、同様に未 記録部の反射率を測定した。

4 7

表 1 に示される結果から本発明の効果が明ら かである。

なお、本発明のサンブル No. 1 につき、 M E G U R O 社製 C D ジッターメーター M J M - 6 3 1 で 測定したところ、 4 O ns以下であ り、ジッターも少なかった。

また、反射層をC u - T i 合金、 C u - V 合金、 C u - V 合金、 C u - M n 合金、 C u - F e 合金、 C u - C o 合金、 C u - N i 合金。 C u - P d 合金、 C u - P t 合金、 C u - P d 合金、 C u - P t 合金。 C u - A u - A d c - W 合金、 C u - P t 合金。 C u - A u - A d c - W 合金、 C u - P t 合金。 C u - A u - A d c - W 合金、 C u - P t 合金。 C u - A u - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d c - A d

#### 評価基準

○… I ro。レベルでの反射率が65%以上x… I ro。レベルでの反射率が65%未満また、市販のコンパクトディスクプレーヤで再生を行なって、エラーを測定した。

評価基準

〇…エラーレート規格内

×…エラーレート規格外

結果は表1に示されるとおりである。

サンプル No.	反射層 (at%)	反射率		エラー
		初期	500時間後	レート
1(本発明)	Cu.sAts	0	0	0
2(比 較)	Cu	0	×	×

4 8

## <発明の効果>

本発明の光情報媒体では、反射層の、耐食性、耐湿性が良いため、高温、高湿下での使用や長期保存を行なっても高反射率が維持され

このため、エラーレートが小さく、良好な記録や再生を行なうことができる光情報媒体が実現する。

また、本発明の密着型の光記録媒体によれば、高反射率で、しかもピット部での大きな反射率低下を示すので、CD規格による再生を行なうことのできる良好な光記録が可能とな

## 4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明の光記録媒体を示す部分断 面図である。

第2図および第3図は、それぞれ、本発明の 光記録媒体の記録層を洗浄除去した後の基板表 面の患者型トンネル難節額の出力画像の写真で ある.

第 4 図および第 5 図は、それぞれ本発明の光 記録媒体の基板表面のグループに沿った断面に おける表面状態が示されるグラフである。

符号の説明

1 … 光記錄媒体

2 … 基板

2 1 … ランド部

2 3 … グルーブ

3 … 記録層

4 … 反射層

5 ... /9. 55 Rts

... \_\_ ...

6 1 … 分解物層

6 3 … 空隙

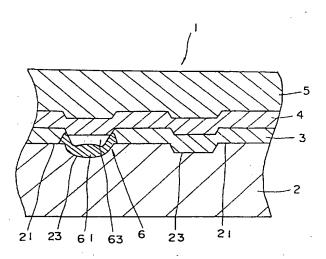
出 願 人 ティーディーケイ株式会社

代 理 人 弁理士

石井陽 —

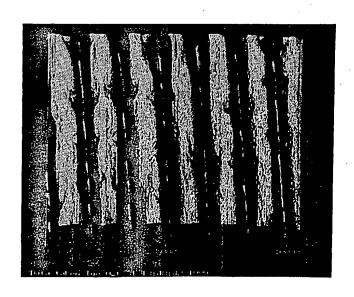
间 弁理士 增田達

F | G . I



5 1

F I G . 2



F I G . 3

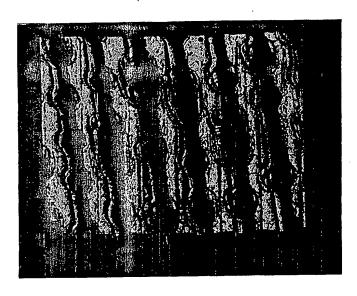


FIG. 4

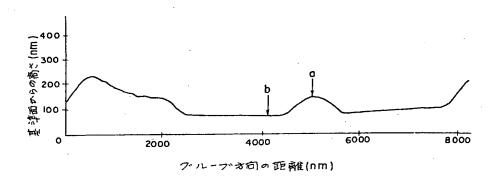
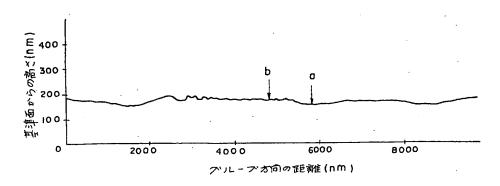


FIG. 5



#### 手統補正確(註)

平成 3年 8月15日

特許庁長官 植松 敏 殿

- 1. 事件の表示 平成 2年特許願第160100号
- 2. 発明の名称 光情報媒体
- 3 補正をする者 事件との関係 特許出願人 タ 称 ティーディーケイ姓子の社
- 事件との関係 特許出顧人 名 称 ティーディーケイ株式会社 4.代 理 人
- 明細書の「特許請求の範囲」および「発明の詳細な説明」の各権



方式 前

薄膜」を「CuーTa合金、CuーW合金およびCuーPt合金」に訂正する。

(8) 同第49ページ第14行〜第15行の「Ph、Pd、Ag、Ta、W、PtおよびAuを「Rh、Pd、Ta、WおよびPt」に訂正する。

#### 6 補正の内容

- (1) 明細書の「特許請求の範囲」の標を別紙のとおり補正する。
- (2) 明細書第6ページ第13行、周第6ページ第18行および同第20ページ第18行~第19行の「Ag、Ta、W、Pt、Au」をそれぞれ、「Ta、WおよびPt」に訂正する。
- (3) 同第41ページ第13行の「未飽和部分」を「未配録部分」に訂正する。
- (4) 同第47ページ第7行の「サンブル No. 2 および No. 3」を「サンブル No. 2」に 肛正する。
- (5) 同第47ページ第15行および同第47ページ第18行~第19行の「未記録部」を、 それぞれ、「記録部」に訂正する。
- (6) 同第47ページ第18行の「放電し後」を「放電した後」に訂正する。
- (7) 同第49ページ第11行~第13行の「Cu-Ag合金、Cu-Ta合金、Cu-W合金、Cu-Pt合金およびCu-Au合金の

2

## 2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に反射層を有する光情報媒体であって、

前記反射層が、A & 、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ta, WおよびPtから選択される1種以上を含有するCu合金薄膜であることを特徴とする光情報媒体。

- (2) 前記反射層が、Ae、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Rh、Pd、Ta、WsよびPtから選択される 1 種以上を合計 2 0 at% 以下含有する Cu合金薄膜である 請求項 1 に記載の光情報媒体。
- (3) 基板上に色素を含有する記録層を有し、 この記録層上に密着して前記反射層を積層して 構成され、

記録光を前記記録層に照射してピット部を形成し、再生光により再生を行なう額求項 1 または 2 に記載の光情報媒体。

(4)基板側から再生光を照射したとき、未記

特閉平 4-49539(17)

録部分の反射率が60%以上であり、記録部分の反射率が未記録部分の反射率の60%以下である請求項3に記載の光情報媒体。

- (5) 記録光および再生光の波長における前記記録所の消費係数 k が 0 . 0 3 ~ 0 . 2 5 であり、記録光および再生光の波長における前記記録層の屈折率 n が 1 . 8 ~ 4 . 0 である請求項 4 に記載の光情報媒体。
- (6) 記録光および再生光の波長が600~ 900nmである調求項4または5に記載の光情報媒体。
- (7) 前記ピット部の前記基板と前記記録層の 界面部には、記録層材質の分解物を含有し、かっ つ基板材質を実質的に含有しない層が存在して いる請求項3ないし6のいずれかに記載の光情 報媒体。
- (8) 前記ピット部には、空隙が形成されている調求項7に記載の光情報媒体。
- (9) 前記反射層上に保護膜を有し、この保護膜の25℃における鉛筆硬度がH~8Hである

請求項3ないし8のいずれかに記載の光情報媒体

3